MULTILAYERED SHEET AND CARD COMPRISING THE SAME

Publication Number: 2002-331633 (JP 2002331633 A), November 19, 2002

Inventors:

KOBAYASHI SADAYUKI

KARASAWA HIROO

Applicants

TORAY IND INC

Application Number: 2002-035866 (JP 200235866), February 13, 2002

Priority:

• 2001-065021 [JP 200165021], JP (Japan), March 08, 2001

International Class:

- B32B-027/36
- B32B-007/02
- B32B-027/08
- B42D-015/10
- G06K-019/06
- G06K-019/07
- G06K-019/077

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multilayered sheet excellent in emboss processability for reducing warpage in embossing and generating no crack in a stamped character, having excellent thermal fusibility in heat laminating and used in a card such as a magnetic card, an IC card, and also to provide the card comprising the same. SOLUTION: At least one layer of the multilayered sheet is a sheet A comprising at least one kind of a thermoplastic resin selected from an amorphous polyester (A-1) and an aromatic polycarbonate (A-2), and at least another layer thereof is a sheet B comprising a biaxially oriented sheet whose average value of heat shrinkage factors measured when the sheet is heat-treated at 150°C for 30 min in three directions equally divided in the surface of the sheet is not more than 1%. COPYRIGHT: (C) 2003,JPO

JAPIO

© 2005 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 7463117

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-331633 (P2002-331633A)

(43)公開日 平成14年11月19日(2002.11.19)

| | | | | | | (10) 2400 | · · | M11 11/11 | D M (BOOD: 11 | . 10/ |
|---------------|------|----------------------|---------|------|-----|-----------|-----|-------------|---------------|-------------|
| (51) Int.Cl.7 | | 識別記号 | | FΙ | | | | | テーマコート*(参え | |
| B32B 27 | 7/36 | 102 | | В3 | 2 B | 27/36 | | 102 | 2 C 0 0 | 5 |
| | | | | | | | | | 4F10 | 0 |
| 7 | 7/02 | 106 | | В3 | 2 B | 7/02 | | 106 | 5 B O 3 | 5 |
| 27 | 7/08 | | | | | 27/08 | | | | |
| B42D 15 | 5/10 | 501 | | В4 | 2 D | 15/10 | | 501Z | | |
| | | | 審查請求 | | | • | OL | (全 13 頁) | 最終頁 | こ続く |
| (21)出顯番号 | | 特顧2002-35866(P2002- | -35866) | (71) | 出願人 | ₹ 000003 | 159 | | | |
| | | | | | | 東レ株 | 式会社 | | | |
| (22)出願日 | | 平成14年2月13日(2002. | 2. 13) | | | 東京都 | 中央区 | 日本橋室町2 | 丁目2番1 | 号 |
| | | | | (72) | 発明を | 肾 小林 | 定之 | | | |
| (31)優先権主張 | 番号 | 特願2001-65021 (P2001- | -65021) | | | 愛知県 | 名古屋 | 市港区大江町 | 「9番地の1 | 東 |
| (32)優先日 | | 平成13年3月8日(2001. | 3.8) | | | レ株式 | 会社名 | 古屋事業場内 | 1 | |
| (33)優先権主張 | 国 | 日本 (JP) | | (72) | 発明を | 皆 唐澤 | 啓夫 | | | |
| | | | | | | 愛知県 | 名古屋 | 市港区大江町 | 「9番地の1 | 東 |
| | | | | | | レ株式 | 会社名 | 古屋事業場内 | ı | |
| | | | | | | | | | | |
| | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 最終頁に | こ続く |
| | | | | 1 | | | | | | |

(54) 【発明の名称】 多層シートおよびそれからなるカード

(57)【要約】

【課題】エンボス加工時の反りが少なくまた刻印文字に割れが生じない等のエンボス加工性に優れ、かつ加熱積層時に熱融着性に優れる、磁気カードやICカードなどのカードに用いられる多層シートおよびそれからなるカードを提供する。

【解決手段】少なくとも1層が(A-1)非晶ポリエステルおよび(A-2)芳香族ポリカーボネートから選ばれる1種以上の熱可塑性樹脂からなるシートAであり、また少なくとも1層が、シート面内において等分した3方向での150 \mathbb{C} 、30 分間熱処理した場合の熱収縮率の平均値が1 %以下である二軸配向シートからなるシートBであることを特徴とする多層シート。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚以上のシートを積層してなる多層シートであって、その少なくとも1層が、(A-1)非晶ポリエステルおよび(A-2)芳香族ポリカーボネートから選ばれる1種または2種以上の熱可塑性樹脂からなるシートAであり、また少なくとも1層が、シート面内において等分した3方向での150℃、30分間熱処理した場合の熱収縮率の平均値が1%以下である二軸配向シートからなるシートBであることを特徴とする多層シート。

【請求項2】前記シートAが、該シート中の熱可塑性樹脂の合計100重量部に対し、さらに (a-1) 平均粒径が0.5~20 μ mの無機板状充填材0.5~25重量部を配合してなることを特徴とする請求項1に記載の多層シート。

【請求項3】前記 (a-1) 成分が、タルクおよびカオリンから選ばれた 1 種以上であることを特徴とする請求項 2 に記載の多層シート。

【請求項4】前記(A-1)非晶ポリエステル成分が、テレフタル酸単位を主とするジカルボン酸単位と、エチ 20 レングリコール単位および1,4-シクロヘキサンジメタノール単位を主とするグリコール単位とからなる非晶ポリエステルであることを特徴とする請求項1~3のいずれか記載の多層シート。

【請求項5】前記(A-1)非晶ポリエステル成分におけるエチレングリコール単位(I)と1, 4-シクロへキサンジメタノール単位(<math>I I)のモル比 [(I) / (I I)] が1以上であることを特徴とする請求項4に記載の多層シート。

【請求項6】前記シートAを構成する熱可塑性樹脂が、 (A-1-1) エチレングリコール単位 (I) と 1 、 4 ーシクロヘキサンジメタノール単位 (II) のモル比 [(I) /(II)] が 1 以上の非晶ポリエステル、および (A-1-2) エチレングリコール単位 (II) と 1 、 4 ーシクロヘキサンジメタノール単位 (II) のモル比 [(I) /(II)] が 1 未満の非晶ポリエステル (A-1) および芳香族ポリカーボネート (A-2) を配合したものであることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか記載の多層シート。

【請求項7】前記シートBが、シート面上に電磁結合ま 40 たは電波で信号を送受するためのアンテナ回路、及び導体回路を形成したものであることを特徴とする請求項1 ~6いずれか記載の多層シート。

【請求項8】シートBの二軸配向シートが、ポリエステルからなることを特徴とする請求項1~7のいずれか記載の多層シート。

【請求項9】シートBの二軸配向シートが、ポリエチレンテレフタレートからなることを特徴とする請求項1~7のいずれか記載の多層シート。

【請求項10】シートBの二軸配向シートが、その少な 50

くとも片面に被膜を形成したポリエチレンテレフタレートシートであることを特徴とする請求項1~7のいずれか記載の多層シート。

2

【請求項11】請求項1~10のいずれか1項に記載の 多層シートからなることを特徴とするカード。

【請求項12】磁気カードまたはICカードであることを特徴とする請求項11に記載のカード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エンボス時における反り量が少なく、また刻印文字表面に割れが生じない等のエンボス加工性に優れ、かつホットメルト接着剤を使用せずとも加熱積層時における熱融着性に優れる磁気カードやI Cカードなどのカードとして好適に用いられる多層シートおよびそれからなるカードに関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、エンボス加工により記号や文字などを立体的に刻印した磁気カードやICカードなどのカードが広く用いられている。これらのカード材料としては、エンボス加工によってカードが反ったり、刻印文字表面に割れが生じないことが必要とされており、一般には硬質ポリ塩化ビニル樹脂製の多層シートが一般に用いられている。しかし、ポリ塩化ビニル樹脂は、燃焼させることにより人体に有害な物質を発生する危険性が問題とされているため、硬質ポリ塩化ビニル樹脂製以外で、エンボス加工性に優れたカード材料が要望されてきた。

【0003】一方、1,4ーシクロへキサンジメタノール誘導体共重合ポリエステルは、エンボス加工性が良好な樹脂の一つであり、カード用途への展開が検討されている。またこれに、高ガラス転移温度を有するポリマーであるポリカーボネート樹脂をブレンドすることにより耐熱性を向上させる方法が考えられてきた。特開平10~100356号公報には、耐熱性の向上および110~150℃の実用的な温度で熱融着できるなどの易加工性の付与を目的として、ポリカーボネートと1,4ーシクロへキサンジメタノール誘導体共重合ポリエステルとのブレンド物からなるシートが開示されている。

【0004】I Cカードで代表されるシート積層体を用いたカード用途では、例えばアンテナ回路や導体回路などの回路が形成されたシートを、両側から2枚の機能性を持つシート、たとえば上述のエンボス加工性や隠蔽性等の機能性を持つシートで挟み込み、ホットメルト接着剤などを介して積層構造とし、該構造物を必要なサイズに裁断してカードに形成されて使用される。特開平11-254576号公報には、アンテナ回路や導体回路などの回路を形成するのに有益な二軸配向フィルムが開示されている。

【0005】しかしながら、このような2種のシートをホットメルト接着剤等のように加熱して接着すると、加

熱温度での該2種のシート間の熱収縮特性が相互に異なることが多いために、積層後の構造体が歪み、平面性が悪化し、カールなどの外観不良を引き起こす問題が顕在化する。また、ホットメルト接着剤の使用は、該接着層のコートが必要となることから工程が複雑となり、またコストも増大するため好ましくない。そこで該カード用材料としては、エンボス加工性に優れ、かつホットメルト接着剤を必要とせずとも加熱積層時に熱融着性に優れた材料が切望されていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果達成されたものであり、本発明の目的は、エンボス加工時の反りが少なくまた刻印文字に割れが生じない等のエンボス加工性に優れ、かつホットメルト接着剤を必要とせずとも加熱積層時に熱融着性に優れる磁気カードやICカードなどのカードとして好適に用いられる多層シートおよびそれからなるカードを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目 20 的を達成すべく鋭意検討した結果、非晶ポリエステルおよび芳香族ポリカーボネートから選ばれる1種または2 種以上の熱可塑性樹脂からなるシートを少なくとも1層として用いる場合には、驚くべきことにホットメルト接着剤を使用せずとも二軸配向シートとの熱融着性が発現し、上記目的が一挙に解決できることを見出し本発明を完成させるにいたった。

【0008】すなわち本発明は、(1) 2枚以上のシー トを積層してなる多層シートであって、その少なくとも 1層が、 (A-1) 非晶ポリエステルおよび (A-2) 芳香族ポリカーボネートから選ばれる1種または2種以 上の熱可塑性樹脂からなるシートAであり、また少なく とも1層が、シート面内において等分した3方向での1 50℃、30分間熱処理した場合の熱収縮率の平均値が 1%以下である二軸配向シートからなるシートBである ことを特徴とする多層シート、(2)前記シートAが、 該シート中の熱可塑性樹脂の合計100重量部に対し、 さらに(a-1) 平均粒径が0.5~20μmの無機板 状充填材 0. 5~25 重量部を配合してなることを特徴 とする上記(1)に記載の多層シート、(3)前記(a -1)成分が、タルクおよびカオリンから選ばれた1種 以上であることを特徴とする上記 (2) に記載の多層シ ート、(4)前記(A-1)非晶ポリエステル成分が、 テレフタル酸単位を主とするジカルボン酸単位と、エチ レングリコール単位および1, 4-シクロヘキサンジメ タノール単位を主とするグリコール単位とからなる非晶 ポリエステルであることを特徴とする上記(1)~

(3)のいずれか記載の多層シート、(5)前記(A-1)非晶ポリエステル成分におけるエチレングリコール単位(I)と1,4-シクロヘキサンジメタノール単位 50

(II) のモル比 [(I) / (II)] が1以上であることを特徴とする上記(4)に記載の多層シート、(6)前記シートAを構成する熱可塑性樹脂が、(A-1-1)エチレングリコール単位(I)と1,4ーシクロヘキサンジメタノール単位(II)のモル比 [(I) / (II)]が1以上の非晶ポリエステル、および(A-1-2)エチレングリコール単位(I)と1,4ーシクロヘキサンジメタノール単位(II)のモル比 [(I) / (II)]が1未満の非晶ポリエステル(A-1)および芳香族ポリカーボネート(A-2)を配合したものであることを特徴とする上記(1)~(3)のいずれか記載の多層シート、(7)前記シートBが、シート面上に電磁結合または電波で信号を送受するためのアンテナ回路、及び導体回路を形成したものであることを特徴とする上記(1)~(6)いずれか記載の多層シート、

(8) シートBの二軸配向シートが、ポリエステルからなることを特徴とする上記 (1) \sim (7) のいずれか記載の多層シートであり、 (9) シートBの二軸配向シートが、ポリエチレンテレフタレートからなることを特徴とする上記 (1) \sim (7) のいずれか記載の多層シートであり、 (10) シートBの二軸配向シートが、その少なくとも片面に被膜を形成したポリエチレンテレフタレートシートであることを特徴とする上記 (1) \sim (7) のいずれか記載の多層シートであり、また (11) 上記 (1) \sim (10) のいずれか1項に記載の多層シートからなることを特徴とするカード、 (12) 磁気カードまたは I Cカードであることを特徴とする上記 (11) に記載のカードである。

[0009]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の多層シートおよ びカードについて詳述する。

【0010】本発明の多層シートは、2枚以上のシートを積層してなる多層シートであって、その少なくとも1層が、(A-1)非晶ポリエステルおよび(A-2)芳香族ポリカーボネートから選ばれる1種または2種以上の熱可塑性樹脂からなるシートAであり、また少なくとも1層が、シート面内において等分した3方向での150℃での熱収縮率の平均値が1%以下である二軸配向シートからなるシートBであることを特徴とするものである。

【0011】本発明における、シートA中の(A-1)成分である非晶ポリエステルとは、示差走査型熱量計で溶融状態から10 $\mathbb{C}/$ 分の速度で降温したときの結晶化熱量が5 cal/g以下であるポリエステルのことを指す。また、(A-1) 成分としての非晶ポリエステルの具体例としては、ジカルボン酸成分として、テレフタル酸、イソフタル酸、オルトフタル酸、2,6-ナフタレンジカルボン酸、2,7-ナフタレンジカルボン酸、2,7-ナフタレンジカルボン酸、2,7-ナフタレンジカルボン酸、

1,5-ナフタレンジカルボン酸、メチルテレフタル酸、4,4'ービフェニルジカルボン酸、2,2'ービ

フェニルジカルボン酸、1, 2'ービス(4ーカルボキシフェノキシ)ーエタン、コハク酸、アジピン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セパシン酸、ドデカンジオン酸、オクタデカンジカルボン酸、ダイマー酸、および1,4ーシクロヘキサンジカルボン酸などを用い、グリコール成分として、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、1,6ーヘキサンジオール、1,8ーオクタンジオール、1,10ーデカンジオール、1,4ーシクロヘキサンジメタノール、1,3ーシクロヘキサンジメタノート、1,2ーシクロヘキサンジメタノール、および2,2ービス(2'ーヒドロキシエトキシフェニル)プロパンなどを用いて重合した重合体および共重合体が挙げられる

【0012】なかでも、テレフタル酸単位を主とするジカルボン酸単位と、エチレングリコール単位および1,4ーシクロヘキサンジメタノール単位を主とするグリコール単位とからなる非晶ポリエステル(以下、1,4ーシクロヘキサンジメタノール誘導体共重合ポリエステルと称することがある)が好ましく、特にエチレングリコ20ール単位(I)と1,4ーシクロヘキサンジメタノール単位(II)のモル比[(I)/(II)]が1以上である非晶ポリエステルが好適である。

【0013】(A-1) 成分の非晶ポリエステルとしては、2種類以上の非晶ポリエステルをブレンドして使用してもよく、この場合には、エチレングリコール単位(I)と1,4-シクロヘキサンジメタノール単位(I)と1,1)のモル比[(I)/(II)]が1以上の非晶ポリエステル、およびエチレングリコール単位(I)と1,4-シクロヘキサンジメタノール単位(II)のモル比 0[(I)/(II)]が1未満の非晶ポリエステルをブレンドして使用することが、特に耐熱性が向上する点から好ましい。

【0014】ここで、エチレングリコール単位(I)と 1,4ーシクロヘキサンジメタノール単位(II)のモル比 [(I)/(II)]が1以上の非晶ポリエステルを用いる場合、上記モル比 [(I)/(II)]の上限には特に制限はないが、99以下であることが好ましい。また、エチレングリコール単位(I)と1,4ーシクロヘキサンジメタノール単位(II)のモル比 [(I)/(II)]が1未満の非晶ポリエステルを用いる場合、その下限に特に制限はないが、1/99を越

【0015】さらに、エチレングリコール単位(I)と
1,4-シクロヘキサンジメタノール単位(II)のモル比[(I)/(II)]が1以上のポリエステル、およびエチレングリコール単位(I)と1,4-シクロヘキサンジメタノール単位(II)のモル比[(I)/(II)]が1未満の非晶ポリエステルをブレンドして使用する場合における好ましい配合割合(重量比)(モ 50

えることが好ましい。

ル比 [(I)/(II)]が 1以上の非晶ポリエステル /モル比 [(I)/(II)]が 1未満の非晶ポリエス テル)は、 $5/95\sim95/5$ 、好ましくは30/70 $\sim90/10$ 、特に好ましくは $40/60\sim80/20$ の範囲であることが望ましい。

【0016】上記(A-1)成分として用いる1,4-シクロヘキサンジメタノール誘導体共重合ポリエステル の製造方法は特に限定されるものではないが、例えば、 有機チタン化合物などの触媒の存在下もしくは非存在下 において、テレフタル酸またはその低級アルキルエステ ルと、1,4-シクロヘキサンジメタノールおよびエチ レングリコールを重縮合する方法が挙げられる。この場 合の重合条件としては、例えば米国特許第2,901, 466号明細書に記載された条件などが適用され得る。 【0017】(A-1)成分として用いる1,4-シク ロヘキサンジメタノール誘導体共重合ポリエステルに は、本発明の効果を損なわない範囲、通常20モル%以 下、好ましくは10モル%以下の範囲で、酸成分として イソフタル酸、オルトフタル酸、2,6-ナフタレンジ カルボン酸、2, 7-ナフタレンジカルボン酸、1, 5 ーナフタレンジカルボン酸、メチルテレフタル酸、4, 4'-ビフェニルジカルボン酸、2,2'-ビフェニル ジカルボン酸、1,2'ービス(4-カルボキシフェノ キシ)ーエタン、コハク酸、アジピン酸、スベリン酸、 アゼライン酸、セバシン酸、ドデカンジオン酸、オクタ デカンジカルボン酸、ダイマー酸、および1, 4-シク ロヘキサンジカルボン酸などの他のジカルボン酸を、ま たグリコール成分としてプロピレングリコール、1,5 ーペンタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、1, 8-オクタンジオール、1,10-デカンジオール、 1, 3-シクロヘキサンジメタノール、1, 2-シクロ ヘキサンジメタノール、および2, 2ービス(2'ーヒ ドロキシエトキシフェニル) プロパンなどの他のグリコ ールを共重合することができる。

【0018】本発明において、シートA中の(A-2) 成分の芳香族ポリカーボネートとしては、ビスフェノー ルA、つまり2, 2'ービス(4-ヒドロキシフェニ ル) プロパン、4,4'ージヒドロキシジフェニルアル カンあるいは4, 4'ージヒドロキシジフェニルスルホ ン、4,4'ージヒドロキシジフェニルエーテルから選 ばれた1種以上を主原料とするものが好ましく挙げら れ、なかでもビスフェノールA、つまり2, 2'ービス (4-ヒドロキシフェニル)プロパンを主原料として製 造されたものが好ましい。具体的には、上記ビスフェノ ールAなどをジヒドロキシ成分として用い、エステル交 換法あるいはホスゲン法により得られたポリカーボネー トであることが好ましい。さらに、ビスフェノールAの 一部、好ましくは10モル%以下を、4,4'ージヒド ロキシジフェニルアルカンあるいは4,4'ージヒドロ キシジフェニルスルホン、4,4'ージヒドロキシジフ

6

ェニルエーテルなどで置換したものも好ましく用いられる。

【0019】本発明のシートA中の熱可塑性樹脂成分は、(A-1)成分単独、(A-2)成分単独、および (A-1)成分と (A-2)成分の両成分のいずれからなっていてもよいが、(A-1)成分と (A-2)成分両方を含むことが、耐熱性向上の点から好ましい。 (A-1)成分と (A-2)成分の配合割合には特に限定はなく任意の割合が用いられるが、(A-1)成分と (A-2)成分の好ましい重量比 (A-1)/(A-2)は、95/5~5/95であり、さらに好ましくは80/20~20/80である。

【0020】本発明においては、シートAを形成する熱可塑性樹脂または熱可塑性樹脂組成物に対し、(a-1)成分としての無機板状充填材を配合することは、エンボス加工性を一層向上させる点から好ましい。(a-1)成分の無機板状充填材としては、いわゆる板状の無機充填材であって、粒子形状が立体的に非等方性で2軸配向性をもつ充填材が好ましい。具体的には、タルク、カオリン、マイカ、クレー、ベントナイト、セリサイト、塩基性炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、ガラスフレークなどが挙げられ、これら充填材は2種類以上併用しても良い。これらのなかではタルクおよびカオリンが好ましく、なかでもタルクが最も好ましい。

【0021】無機板状充填材の添加量は、シートAを形成する熱可塑性樹脂または熱可塑性樹脂組成物の合計100重量部に対して、0.5~25重量部の範囲が好ましく、なかでも2~20重量部の範囲が好ましく、さらには4~18重量部の範囲が好ましい。この範囲であれば、成形性が良好で、エンボス加工性の改善効果が高い多層シートやカードが得られる。

【0022】無機板状充填材の平均粒径は、配合後の段階で $0.5\sim20\mu$ mであることが好ましく、なかでも $1\sim10\mu$ mであることがより好ましい。この範囲であると、多層シート、カードへの成形性が良好で、エンボス加工性の改善効果が良好な効果が得られる。そのためには、 $0.5\sim20\mu$ mの平均粒径を有する無機板状充填剤を用いるのが好ましい。

【0023】かかる無機板状充填材の平均粒径は、アンドレアゼンピペット法による積重率50%時の粒子径を遠心沈降式粒度分布測定装置で測定することにより求めることができる。なお、配合後の無機充填剤の平均粒径を測定する場合には、本発明の多層シートを有機溶剤で処理あるいは電気炉などで燃焼させて無機板状充填材成分のみを分離して測定に供する。

【0024】また、これらの無機板状充填材は、イソシアネート系化合物、有機シラン系化合物、有機チタネート系化合物、有機ボラン系化合物、およびエポキシ化合物などのカップリング剤で表面処理されていてもよい。

【0025】本発明においては、シートAを形成する熱 50

可塑性樹脂または熱可塑性樹脂組成物に対し、帯電防止 剤を配合することは、塵埃の付着や静電気による取扱時 の障害などを防ぐ点から好ましい。帯電防止剤として は、熱可塑性樹脂に使用される一般的な界面活性剤型の 帯電防止剤を使用することが可能である。具体的には非 イオン系、アニオン系、カチオン系、両性系などが挙げ られ、これらの帯電防止剤から1種または2種以上使用 することが可能である。また、帯電防止剤の中でもアニ オン系の帯電防止剤が好ましく使用され、アニオン系の 帯電防止剤としてはスルホン酸塩型アニオン系帯電防止 剤が挙げられ、例えばアルキルスルホン酸金属塩やアル キル芳香族スルホン酸金属塩などがあるが、好ましくは アルキルスルホン酸金属塩が帯電防止性やエンボス加工 性の面で優れる。アルキルスルホン酸金属塩の例を挙げ れば、アルキル基の炭素数1~35の脂肪族スルホン酸 のアルカリ金属塩、もしくはアルカリ土類金属塩であ り、好ましいアルキル基の炭素数は8~22である。ア ルカリ金属としては、ナトリウムやカリウム等が挙げら れ、またアルカリ土類金属としては、カルシウム、バリ ウム、マグネシウム等が挙げられる。アルキルスルホン 酸金属塩の具体的な化合物としては、n-ヘキシルスル ホン酸ソーダ、nーヘプチルスルホン酸ソーダ、nーオ クチルスルホン酸ソーダ、n-ノニルスルホン酸ソー ダ、nーデシルスルホン酸ソーダ、nードデシルスルホ ン酸ソーダ、nーテトラデシルスルホン酸ソーダ、n-ヘキサデシルスルホン酸ソーダ、n-ヘプタデシルスル ホン酸ソーダ、nーオクタデシルスルホン酸ソーダ等が ある。帯電防止剤の添加量は、少なすぎると十分な帯電 防止性の付与効果が得られず、逆に多すぎると熱可塑性 樹脂の熱安定性を損なう傾向にあるため、シートAの熱 可塑性樹脂の合計量である(A-1)成分と(A-2)) 成分の合計100重量部に対して、0.02~1 0 重量部が好ましく、なかでも0.03~7重量部、さ らには0.05~5重量部がより好ましい。

【0026】なお、本発明の多層シートを形成するシー トA中の熱可塑性樹脂に対して、本発明の目的を損なわ ない範囲であれば、さらに他の各種の添加剤を配合する こともできる。これら他の添加剤としては、例えばガラ ス繊維、炭素繊維、アスベスト繊維、岩綿、炭酸カルシ ウム、ケイ砂、硫酸バリウム、ガラスビーズなどの非板 状充填材、酸化防止剤(リン系、硫黄系など)、紫外線 吸収剤、熱安定剤(ヒンダードフェノール系など)、滑 剤、離型剤、滑り改良剤、ブロッキング防止剤、染料お よび顔料を含む着色剤、難燃剤(ハロゲン系、リン系な ど)、難燃助剤(三酸化アンチモンに代表されるアンチ モン化合物、酸化ジルコニウム、酸化モリブデンな ど)、発泡剤、および架橋剤(例えば、多価のエポキシ 化合物、イソシアネート化合物、酸無水物など)などが 挙げられる。また他の合成樹脂(例えば、ポリアミド樹 脂、ポリエチレン樹脂、エチレン/酢酸ビニル共重合

体、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂、およびシリコーン 樹脂など)を含有せしめることもできる。

【0027】本発明における、シートBはシート面内において等分した3方向での150℃、30分間熱処理した場合の熱収縮率の平均値が1%以下である二軸配向シートからなるシートBであることが必要である。また該熱収縮率は、0.3%以下であることがより好ましく、さらには0.1%以下がより好ましい。本発明においてシートBは、あらゆる方向において熱収縮率が小さい方が好ましいのであるが、熱収縮率が上記以下であれば、加熱積層時の寸法変化が小さく、その結果としてホットメルト接着剤を必要とせずとも上述のシートAとの熱融着性が発現する。

【0028】ここで二軸配向シートとは、長手方向と、 長手方向と直角な方向(幅方向)に、延伸を行ったシートをいう。具体的には、溶融押出し、実質的に無配向なシートを長手方向に延伸後、幅方向に延伸するもの、幅方向に延伸後、長手方向に延伸するもの、あるいは、長手方向、幅方向同時に延伸するもの、また、長手方向の延伸、幅方向の延伸を複数回組み合わせたものの意味で20ある。また、「シート面内の方向」とは、シート面方向に平行である方向をいい、シート面方向に交差する方向は除く意味である。なお、本発明においては、3方向での平均値とは、360度を6等分し、中心から60度ずつずらした3方向に対して測定し、その3つの値の平均値を指す。

【0029】このような熱収縮率を有するシートの製造法は、特に制限はないが、同時二軸延伸後、長手方向、幅方向の両軸に大きなリラックスをしながら熱処理する方法や、逐次二軸延伸法などの高配向の、高い熱収縮率 30を有するシートをシートロール状態、または裁断した枚葉状態でその高分子のガラス転移温度Tgより30℃低い温度(Tg-30℃)から、(Tg+100℃)の温度範囲で長時間熱処理する方法などが有効である。

【0030】本発明のシートBに用いられるに相応しい 二軸配向シート用の熱可塑性樹脂としては、ポリエステ ル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエーテル、ポリ フェニレンスルフィド (PPS)、ポリアクリロニトリ ル、ポリカーボネートなどで代表されるものであり、な かでもポリエステルが好ましい。ポリエステルとは、高 40 分子主鎖中にエステル結合を有する化合物であり、具体 的にはポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブ チレンテレフタレート (PBT)、ポリエチレンー2, 6-ナフタレート (PEN)、ポリトリメチレンテレフ タレート(PPT)、ポリエチレン-p-オキシベンゾ エート(POB)、ポリー1, 4-シクロヘキシレンジ メチレンテレフタレート (PCT)、および共重合成分 として、例えば、エチレングリコール、ネオペンチルグ リコール、ポリアルキレングリコールなどのジオール成 分や、アジピン酸、セバチン酸、フタル酸、イソフタル 50 酸、2,6-ナフタレンジカルボン酸などのジカルボン酸成分等を共重合したポリエステル樹脂などであり、中でもポリー1,4-シクロヘキシレンジメチレンテレフタレート(PCT)やポリトリメチレンテレフタレート(PPT)やポリエチレンテレフタレート(PET)の単独重合体およびそれらの共重合体が特に好ましく、ポリエチレンテレフタレート(PET)の単独重合体が特に好ましい。また、ポリエーテルとしては、ポリオキシメチレン(POM)やポリエチレングリコール(PEG)で代表されるポリアルキレングリコール(PEG)で代表されるポリアルキレングリコール(PEG)などであるが、これらの単独重合体でなくても、PET、PBT、PENなどのポリエステルとの共重合体であるポリエステルエーテルでもよい。

【0031】なお、本発明の多層シートを形成するシー トB中の熱可塑性樹脂に対して、本発明の目的を損なわ ない範囲であれば、さらに他の各種の添加剤を配合する こともできる。これら他の添加剤としては、例えばガラ ス繊維、炭素繊維、アスベスト繊維、岩綿、炭酸カルシ ウム、ケイ砂、硫酸バリウム、ガラスビーズなどの非板 状充填材、带電防止剤、結晶核剤、減粘剤、酸化防止剤 (リン系、硫黄系など)、紫外線吸収剤、熱安定剤(ヒ ンダードフェノール系など)、滑剤、離型剤、滑り改良 剤、ブロッキング防止剤、染料および顔料を含む着色 剤、難燃剤(ハロゲン系、リン系など)、難燃助剤(三 酸化アンチモンに代表されるアンチモン化合物、酸化ジ ルコニウム、酸化モリブデンなど)、発泡剤、および架 橋剤(例えば、多価のエポキシ化合物、イソシアネート 化合物、酸無水物など) などが挙げられる。また他の合 成樹脂(例えば、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂、 エチレン/酢酸ビニル共重合体、フェノキシ樹脂、エポ キシ樹脂、およびシリコーン樹脂など)を含有せしめる こともできる。特に、無機粒子や有機粒子は、フィルム 表面に易滑性を与え、フィルムの取り扱い性を高めるた めに有効である。代表的な添加剤としては、二酸化珪 素、アルミナ、炭酸カルシウム、酸化ジルコニウム、タ ルク、カオリン、クリップ、硫酸バリウム、酸化チタ ン、架橋ポリスチレン樹脂、架橋ポリエステル樹脂、お よびそれらの混合体などを使用できる。また、該シート Bは表面変成などの積層構造をとっていることも好まし い。積層構造としては、共押出しによる積層、塗布によ る積層などを採用できる。これらの積層構造は、主に、 その用途に応じた表面特性を付与するために行われる。 特に本発明の場合、加熱積層時の融着性の向上、また、 表面への印刷インクの易接着性、静電気を抑える帯電防 止性などの多様な特性の付与が可能である。

【0032】該シートBにおいて加熱積層時により優れた熱融着性を得るためには、少なくとも片面に被膜を形成することが好ましい。シートの表面に形成する被膜を構成する樹脂としては、ポリエステル樹脂やアクリル樹脂等が挙げられるが、中でも熱融着性の点からポリエス

テル樹脂を含むことが好ましく、さらにはポリエステル 樹脂とメラミン系化合物を含むことが好ましい。

【0033】かかる被膜を構成するポリエステル樹脂とは主鎖あるいは側鎖に、酸成分およびグリコール成分よりなるエステル結合を有するものであり、従来公知のポリエステル樹脂より任意に選ぶことができる。

【0034】被膜を構成するポリエステル樹脂において エステル結合する酸成分としては、接着性の点から例え ばスルホテレフタル酸、5-スルホイソフタル酸、2-スルホイソフタル酸、4-スルホイソフタル酸、4-ス 10 ルホナフタレンー2,6-ジカルボン酸などに代表され るスルホン酸基を含有してなるジカルボン酸が好まし い。スルホン酸基の含有量は0.5モル%以下であるこ とが好ましい。スルホン基を含有しないカルボン酸成分・ としては、芳香族、脂肪族、脂環族のジカルボン酸や3 価以上の多価カルボン酸が使用できる。芳香族ジカルボ ン酸としては、テレフタル酸、イソフタル酸、オルソフ タル酸、2、6ーナフタレンジカルボン酸等を挙げるこ とができる。これらの芳香族ジカルボン酸は全ジカルボ ン酸成分の30モル%以上、好ましくは35モル%以 上、より好ましくは40モル%以上が好ましい。肪族及 び脂環族のジカルボン酸としては、コハク酸、アジピン 酸、セパシン酸、ドデカンジオン酸、ダイマー酸、1, 3-シクロペンタンジカルボン酸、1,2-シクロヘキ サンジカルボン酸、1,4-シクロヘキサンジカルボン 酸などが挙げられる。多価カルボン酸としては、例えば トリメリット酸、無水トリメリット酸、ピロメリット 酸、無水ピロメリット酸、4-メチルシクロヘキセン-1, 2, 3-トリカルボン酸、トリメシン酸、1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン酸、1, 2, 3, 4-ペ 30 ンタンテトラカルボン酸、3,3',4,4'ーベンゾ フェノンテトラカルボン酸、5-(2,5-ジオキソテ トラヒドロフルフリル) -3-メチル-3-シクロヘキ セン-1, 2-ジカルボン酸、5-(2, 5-ジオキソ テトラヒドロフルフリル) -3-シクロヘキセン-1、 2-ジカルボン酸、シクロペンタンテトラカルボン酸、 2, 3, 6, 7ーナフタレンテトラカルボン酸、1, 2, 5, 6-ナフタレンテトラカルボン酸、エチレング リコールビストリメリテート、2, 2', 3, 3'ージ フェニルテトラカルボン酸、チオフェンー2、3,4, 5-テトラカルボン酸、エチレンテトラカルボン酸など が挙げられる。なかでも、トリメリット酸、ピロメリッ ト酸、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフルフリ ル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1、2-ジカ ルボン酸等が好ましく用いられる。中でもトリメット酸 が密着性、水分散性、水溶化性、耐熱性等の点から好ま しく、ポリエステル樹脂中に1モル%~25モル%含有 するものが好ましい。

【0035】また被膜を構成するポリエステル樹脂においてエステル結合するグリコール成分としては、エチレ 50

ングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレング リコール、プロピレングリコール、ポリプロピレングリ コール、1,3-プロパンジオール、1,3-ブタンジ オール、1,4ープタンジオール、1,5ーペンタンジ オール、1,6-ヘキサンジオール、1,7-ヘプタン ジオール、1,8ーオクタンジオール、1,9ーノナン ジオール、1,10-デカンジオール、2,4-ジメチ ・ルー2-エチルヘキサン-1,3-ジオール、ネオペン チルグリコール、2-エチル-2-ブチル-1,3-プ ロパンジオール、2-エチル-2-イソプチル-1,3 ープロパンジオール、3ーメチルー1,5ーペンタンジ オール、2, 2, 4ートリメチルー1, 6-ヘキサンジ オール、1,2-シクロヘキサンジメタノール、1,3 -シクロヘキサンジメタノール、1,4-シクロヘキサ ンジメタノール、2, 2, 4, 4ーテトラメチルー1, 3-シクロプタンジオール、<math>4, 4' -チオジフェノー ル、ビスフェノールA, 4, 4' -メチレンジフェノー ル、4, 4' ジヒドロキシビフェノール、o-, m-, および p ージヒドロキシベンゼン、4,4'ーイソプロ ピリデンフェノール、4,4'-イソプロピリデンビン ジオール、シクロペンタン-1, 2-ジオール、シクロ ヘキサン-1、2-ジオール、シクロヘキサン-1、4 -ジオールなどが挙げられる。

【0036】上記ポリエステル樹脂の具体例としては、酸成分としてテレフタル酸、イソフタル酸、トリメリット酸、セバシン酸、グリコール酸としてエチレングリコール、ネオペンチルグリコール、1,4ーブタンジオールを共重合してなるポリエステル樹脂などが好ましく挙げられる。

【0037】また被膜を形成するポリエステル樹脂のガラス転移温度は、耐熱性と被膜の延伸性の点から0~80℃が好ましい。

【0038】かかるポリエステル樹脂は被膜構成成分中60重量%以上、より好ましくは80重量%以上含まれることが好ましい。

【0039】また被膜を構成するメラミン系化合物としてはメラミン、メラミンとホルムアルデヒドを縮合して得られるメチロール化メラミン誘導体、メチロール化メラミンに低級アルコールを反応させて部分的あるいは完全にエーテル化した化合物およびこれらの混合物が挙げられる。またメラミン樹脂としては単量体、2量体以上の多量体からなる縮合物のいずれでもよく、これらの混合物でもよい。エーテル化に用いられる低級アルコールとしてはメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、nーブタノール、イソブタノール等を挙げることができるが、特に限定するものではない。さらには、水溶性、反応性、保存性、耐湿性等の点からメチロール化メラミン誘導体を部分的にエーテル化した化合物およびその混合物が好ましいが、特に限定するも

のでない。

【0040】かかるメラミン系化合物は被膜構成成分中、0.01~30重量%、より好ましくは0.05~20重量%含まれることが好ましい。

【0041】またポリエステル樹脂とメラミン系化合物により、被膜を構成する場合、ポリエステル樹脂とメラミン系化合物は任意の比率で混合して塗布できるが、好ましくはポリエステル樹脂/メラミン系化合物の重量比で99/1~60/40が好ましく、より好ましくは99/1~80/20、さらに好ましくは99/1~90 10/10である。またこの場合、一部あるいは全部について、ポリエステル樹脂とメラミン系化合物は反応してもよいし、反応しなくてもよい。

【0042】かかる被膜の形成方法としては、樹脂を表面に被覆(複合溶融押出法、ホットメルトコート法、水以外の溶媒、水溶性および/または水分散性樹脂からのインラインコート法、オフラインコート法など)する方法や、同様組成あるいはそのブレンド品の表面積層法などが挙げられる。なかでも、インラインコート法、およびオフラインコート法が、均一な被膜形成や工業上の点から好ましく用いられる。かかるインラインコート法、およびオフラインコート法は公知の方法に従い行うことができ、特に限定されるものではないが、塗布前にコロナ放電処理等の表面処理を行うことが密着性の点から好ましい。

【0043】かかるインラインコート方法の具体的方法としては、配向が完了する前にシート上に、所定量に調整した被膜原料含有溶液を塗布し、乾燥、延伸、熱処理を施し完了させる方法、すなわち二軸配向シート製造工程中で形成する方法が挙げられる。この方法によって被 30膜を形成する場合には装置の防爆性、環境汚染などの点で有利な水性樹脂を用いるのが好ましく、上記樹脂も水溶性及び/又は水分散性樹脂を用いるのが好ましい。水溶性及び/又は水分散性樹脂には、水溶性有機化合物、界面活性剤などを併用してもよく、従来公知の方法によって製造されたものであれば任意に使用することができる。

【0044】またオフラインコート方法の具体的方法としては、製造工程内でシートを予め二軸延伸しておき、次いで所定量に調整した被膜原料含有溶液を塗布した後 40 乾燥する方法や、シートを単膜として巻き取った後に塗布一乾燥の工程を設ける方法等が挙げられる。塗布する前記被膜原料含有溶液は、有機溶媒、例えばアルコール系、カルボン酸エステル系、ケトン系、脂肪族炭化水素系、脂環式又は芳香族炭化水素系及びこれらの混合系を用いた有機溶媒溶液の形で使用する。

【0045】塗布方法は特に限定されず、押出ラミネート法、メルトコーティング法等を用いても良いが、高速で薄膜コートすることが可能であるという理由からグラビアコート法、リバースコート法、キッスコート法、ダ 50

イコート法、メタリングバーコート法等の公知の方法を 適用できる。また塗材濃度、塗膜乾燥条件は特に限定さ れるものではないが、被膜層や基材シートの諸特性に悪 影響を及ぼさない範囲で行なうことが望ましい。

【0046】かかる被膜の厚みは特に限定しないが、通常は 0.001μ m以上 1μ m以下、好ましくは 0.005μ m以上 0.3μ m以下、更に好ましくは 0.01μ m以上 0.1μ m以下、特に好ましくは 0.02μ m以上 0.07μ m以下であるのが望ましい。

【0047】前記シートAおよびシートBを積層してなる多層シートをICカード用途として用いる場合、電磁結合または電波で信号を送受するためのアンテナ回路、及び導体回路をシートBの面上に形成することが製造の容易さの点から好ましい。

【0048】上記アンテナ回路の形成方法としては、シート上に、銅またはアルミの箔を貼り付け、エッチングして形成する方法や、断面が円形または長方形(長円形)の銅線等を渦巻き状に巻いた巻線コイルを張り付ける方法や、導体ペーストをシルクスクリーン印刷によって形成する方法が挙げられる。

【0049】また、導体回路の形成方法としては、TABのような金属薄板を必要形状に打ち抜く方法や、あるいはシート上にアンテナ回路と同様に金属箔を貼り付け、これをエッチング処理する方法、及び印刷でアンテナ回路と同様に回路形成する方法が挙げられる。

【0050】また上記アンテナ回路と導体回路の形成方法を組み合わせて用いることができる。このうち、エッチングによるアンテナ回路と導体回路、エッチングによる導体回路と巻線コイル、印刷によるアンテナ回路と導体回路、TAB法によるアンテナ回路と導体回路、TAB法による導体回路と巻線コイルの5種が、一般的に使用される製造の組み合わせである。

【0051】また、本発明の多層シートの積層形態は、2枚以上のシートを積層してなる多層シートであるが、上記エンボス加工性の効果をより高めるためには、3枚以上のシートを積層してなる多層シートとし、表面層の2層とも上記シートAで形成されることが好ましい。そして、本発明においては、少なくとも一層のシートAと少なくとも一層のシートBが熱融着されている場合に特にその効果を発揮し得る点で好ましい。

【0052】上記積層形態の具体例としては、シートBのアンテナ回路側の片面にシートAを積層した構造、シートBのアンテナ回路側の反対面にシートAを積層した構造、シートBの両側にシートAを積層した構造、アンテナ回路をはさむ形でシートBを2枚以上積層し、その両側にシートAを積層した構造、アンテナ回路をはさむ形でシートBを2枚以上積層し、その両側にシートAを2枚以上積層した構造、アンテナ回路がシートBからなる層の外側となるようシートBを2枚以上積層し、その両側にシートAを積層した構造、アンテナ回路がシート

Bからなる層の外側となるようシートBを2枚以上積層し、その両側にシートAを2枚以上積層した構造、シートBの両側にシートAを2枚以上積層した多層構造などが挙げられる。

【0053】また効果を損なわない程度にさらに上記シートAおよびシートB以外の熱可塑性樹脂組成物からなるシートCを用いることもできる。シートCに用いられる熱可塑性樹脂の具体例としては、ナイロン6、ナイロン66等のポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、セルローストリアセテート、ポリフェニレンスルフィド、ポリイミド、ポリアミドイミド等が挙げられる。

【0054】また本発明の多層シート全体に対して、シートAの割合が、厚みで少なくとも50%以上の割合を占めることが、エンボス性向上効果の点から好ましく、さらには70%以上の割合を占めることが好ましい。また、各シート層間には、必要に応じて印刷を施してもよく、また磁性体を塗布してもよい。かかる磁性層は、シート全面であっても、またストライプ状などシートの一部分であってもよい。さらに該多層シートを得た後、表 20面に印刷やコート等の装飾を施すことももちろん可能である。

【0055】また本発明の多層シートは、上記シートAと、上記シートBを積層してなる多層シートであり、上記に示すシートを構成する熱可塑性樹脂組成物の組み合わせにおいて加熱積層時に良好な熱融着性を示し、またエンボス加工性に優れる効果が現れる。

【0056】本発明の多層シートの積層方法は特に制限がなく、共押出法、加熱積層法、およびホットメルト法などの任意の周知の方法が用いられるが、なかでも加熱積層法が通常よく用いられる。

【0057】本発明の多層シートを構成する各層の厚みは特に限定されないが、表面層が約50 μ m~100 μ m、表面層以外の層が約100 μ m~700 μ m、全体が150 μ m~2000 μ m、特に600 μ m~900 μ mの厚みであることが好ましい。

【0058】本発明の多層シートからなるカードの製造 方法は特に限定されないが、本発明の多層シートを特定 の大きさに切断し、カードに加工する方法が挙げられ る。また、上記多層シートにプレス成形などの二次加工 40 を施し、カード形状に加工してもよい。

【0059】本発明の多層シートからなるカードの大きさは特に限定されないが、長辺が10mm~300mm、短辺が10mm~200mmの広がりを持つ長方形形状のものが好ましく、特に長辺が50mm~100mm、短辺が25mm~80mmの広がりを持つ長方形形状のものが好ましい。なかでも長辺が約85mm、短辺が約54mmの長方形形状のものがより好ましい。

【0060】本発明の多層シートからなるカードを、磁 気カードやICカードなどのJISX6301準拠のカ ードに用いる場合には、必要に応じて本発明の多層シートを構成する熱可塑性樹脂または熱可塑性樹脂組成物の合計100重量部に対し、酸化チタン2~25重量部を加えて不透明にして使用される。またかかる酸化チタンの添加は、シートを不透明にし回路基材を隠蔽する効果の他に、より優れた熱融着効果を得られる点からも、内層においては添加することが好ましい。

【0061】本発明の多層シートは、エンボス時における反り量が少なく、また刻印文字表面に割れが生じない等のエンボス加工性に優れ、かつ加熱積層時の熱融着性に優れるため、カード用途として好適に用いることができる。

【0062】発明の多層シートからなるカードの用途としては、一般に磁気カードやICカードなどの情報を記録し得るカード、具体的には磁気的、電気的あるいは光学的に読みおよび/または書き可能なカード用途、より具体的にはプリペイドカード、クレジットカード、バンキングカード、各種証明用カード、および運転免許証用カードなどが挙げられ、これらのカード類として好ましく使用することができる。

[0063]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明の構成および効果をさらに説明する。

【0064】まず、シートAとして(A-1-1)、 (A-1-2)非晶ポリエステル、(A-2)芳香族ポ リカーボネート、(a-1)タルク、(a-2)酸化チ タンを準備した。

【0065】A-1-1: テレフタル酸単位と、エチレングリコール単位および1, 4-シクロヘキサンジメタノール単位からなるポリエステルであって、かつエチレングリコール単位(I)と1, 4-シクロヘキサンジメタノール単位(I I)とのモル比(I) / (I I)が、約70/30であるポリエステル(イーストマン・ケミカル社製"イースター" GN071)。

A-1-2: テレフタル酸単位と、エチレングリコール 単位および1, 4-シクロヘキサンジメタノール単位か らなるポリエステルであって、かつエチレングリコール 単位 (I) と1, 4-シクロヘキサンジメタノール単位 (II) とのモル比 (I) / (II) が、約35/65 であるポリエステル(イーストマン・ケミカル社製"イースター" DN003)。

A-2: 芳香族ポリカーボネート (三菱エンジニアリングプラスチックス (株) 製"ユーピロン" S300

a-1: タルク (平均粒径1. 4 μ mのタルク、富士タルク工業 (株) 製LMS-300)

a-2:酸化チタン (ルチル型の酸化チタン、チタン工業 (株) 製KR-460)。

【0066】表1、および表2に記載の配合比からなる 原料を、Vブレンダーを用いてドライブレンドした後、 250℃で2軸スクリュー押出機に供給し、Tダイから 吐出し、厚み100μmおよび250μmのシート (シ ートA1~シートA6) を得た。

【0067】次にシートBとして、下記に示す製造法にて、厚み100 μ mおよび250 μ mのシート(シートB1)を得た。尚熱収縮率の測定は、幅50mm、長さ50mmにサンプリングした試料に、直径50mmの円を描き、面内の360°を6分割し60°ずつずらした方向において中心を通る直線を引き、円と交わる直線の長さ(円の直径)を万能投影機により測定し、L0(mm)とする。本実施例では、該直線のうち1本をシートの長手方向に対して平行の方向とした。次に該サンプルを150℃に加熱された熱風オーブン中で30分間保持し、その後、室温で2時間冷却した後、再び、直線の間隔を万能投影機で正確に測定し、L(mm)とする。この測定結果から熱収縮率=[(L0-L)/L0]×100(%)とした。各直線について算出した熱収縮率を平均して、熱収縮率を算出した。

【0068】シートB1

極限粘度 0.65のポリエチレンテレフタレート(T g:69°C)のペレットを 180°Cで5時間真空乾燥した後に、280°Cに加熱された押出機に供給し、Tダイよりシート状に成形した。さらに、このシートを表面温度 25°Cの冷却ドラム上に静電気力で密着固化した未延伸シートを得た。

【0069】該未延伸シートを、80~100℃の加熱ロール群で加熱し縦方向に3.3倍一段階で縦延伸し、20~50℃のロール群で冷却した。続いて、テンタへ導き、該シートの両端をクリップで把持しながら、90℃に加熱された熱風雰囲気中で予熱し、95℃の熱風雰囲気中で横方向に3.5倍に横延伸し、さらにテンター中で250℃で7秒間の熱処理を行ない、熱処理後100℃まで徐冷しながら、テンターのレール幅を縮めて幅方向に5%、テンターのクリップの間隔を縮めて長手方向に2%の弛緩処理を施し、室温まで冷却してテンタから取出し、シートの両端部のエッジ部分をトリミングして巻きとった。シート幅は5mの二軸配向シートであったので、1m幅にスリットして厚さ100μmおよび250μmの二軸配向シートを得た。該二軸配向シートの熱収縮率はいずれの厚みでも0.04%であった。40

【0070】シートB2

シートB1と同様にして、テンターから取出し、シートの両端部のエッジ部分をトリミングして巻きとり、シート幅5m、厚み 100μ mの二軸配向シートを得た。かくして得られたシートを1m幅にスリットし、さらに、長手方向に1m長にスリットした後、150 ℃に加熱された熱風オーブン中で5分間アニール処理を施した。該二軸配向シートの熱収縮率は0.01%であった。

【0071】シートB3

シートB1のテンターにおいて幅方向に延伸した後、い 50

ったんクリップ把持を開放し、再度クリップで把持し直し、120~230℃に昇温させながら定長熱処理(リラックス率0%)を施し、その他はシートB1と同様にして、テンターから取り出し、シートの両端部のエッジ部分をトリミングして巻きとり、シート幅5m、厚み100μmの二軸配向シートを得た。該二軸配向シートの熱収縮率は1.5%であった。

【0072】シートB4

., .

シートB1で得られた厚み 100μ mシート表面上にコロナ放電処理をした後、これに以下のポリエステル樹脂を、トルエン/メチルエチルケトン(混合比1:1)を希釈溶媒とし濃度10重量%としたものを、コロナ放電処理面側にグラビアコート法で塗布した後、<math>120で $1分間乾燥させて被膜層が<math>2.0\mu$ mの被膜層形成シートを得た。

[ポリエステル樹脂]

・酸成分として、テレフタル酸 2 9モル%、イソフタル酸 7モル%、トリメリット酸 1 0モル%、セバシン酸 3 モル%であり、グリコール成分として、エチレングリコール 1 4モル%、ネオペンチルグリコール 1 9モル%、1,4-ブタンジオール 1 8モル%を共重合してなるポリエステル樹脂。

【0073】シートB5

シートB1で得られたシート表面上にコロナ放電処理をした後、これに以下の調合剤を、トルエン/メチルエチルケトン(混合比1:1)を希釈溶媒とし濃度10重量%としたものを、コロナ放電処理面側にグラビアコート法で塗布した後、120℃で1分間乾燥させて被膜層が2.0μmの被膜層形成シートを得た。

【0074】[調合剤組成]

・酸成分として、テレフタル酸 2 9モル%、イソフタル酸 7モル%、トリメリット酸 1 0モル%、セバシン酸 3 モル%であり、グリコール成分として、エチレングリコール 1 4モル%、ネオペンチルグリコール 1 9モル%、1、4ーブタンジオール 1 8モル%を共重合してなるポリエステル樹脂:85重量部

・Nーメチロール化メラミン化合物 (NW) -12LF(三和ケミカル (株) 製):15重量部

【0075】エンボス加工性の指標としては、上記カードに手動式エンボッサー(日本字研社製NE-160 0)を用いてエンボス文字を3行にわたって刻印し、そ の場合のカード反り量をJIS X6301にしたがって測定し、また刻印文字を実体顕微鏡により20倍に拡大し、文字割れの有無を観察し、文字割れのないものをO、文字割れの生じたものを×とした。

【0076】熱融着性の指標としては、上記多層シートを構成するシートの中で、異なる2種のシートの組み合わせ(比較例1のみ同種シート)について100μmのシートをプレス成形機に供し、130℃で、圧力1MPaで10分間保持し熱融着した後、上記カードを手で引き離す試験を行い、完全に融着し引き離すことのできな10

いものを○、一部剥離するものや、完全に剥離するものを×とした。また、上記熱融着温度を100℃~150℃の間で5℃間隔で変化させたサンプルを作成し、該サンプルを40℃90%RH下で4日間湿熱処理を行い、湿熱処理後も完全に融着し引き離すことのできない熱融着温度の最低温度を併記した。

【0077】これらの評価結果を表3、および表4に併記する。

[0078]

【表1】

| <u>表</u>] | | シ | | |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | A-1-1 | A-1-2 | A-2 | a-1 |
| | オ『リエステル | ホ'リエステル | ポリカーホ・ネート | タルク |
| | (重量部) | (重量部) | (重量部) | (重量部) |
| シートA1 | 100 | | | |
| シートA2 | 100 | | | 5 |
| シートA1 シートA2 シートA3 シートA4 | 25 | 25 | 50 | |
| シートA4 | 25 | 25 | 50 | 5 |

20

[0079]

【表2】

| | シートA | | | | |
|----------------|---------|--------|------------|-------|-------|
| | A-1-1 | A-1-2 | A-2 | a-1 | a-2 |
| | 木"リエステル | ホリエステル | ホ"リカーホ"ネート | タルク | 酸化チタン |
| | (重量部) | (重量部) | (重量部) | (重量部) | (重量部) |
| シートA5 シートA6 | 100 | | _ | 10 | 10 |
| シートA6 | 25 | 25 | 50 | 10 | 10 |

[0080]

【表3】

30

20

| TX.O | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------------|---------|---------|-------|--------|------|---------|
| | | 3 | 多層シートの積層形態 | 2000 | | 製御業件 | 着体 | リンボ | エンボス加工体 |
| *** | 外層 | を | 使亿 | 摩女 | を | 130°C | 影影響性保持 | 反り量 | 刻印文字 |
| | 100 m | 250 µ m | 100 µ m | 250 µ m | 100 µ m | | 最低温度 | (mm) | |
| | | | (*:102 µm) | | | | ည | | |
| 実施例1 | シートA1 | シートA1 | シート81 | シートA1 | シートA1 | 0 | 110 | 2.1 | 0 |
| 卖施例2 | シートA2 | シートA2 | シート81 | シートA2 | シートA2 | 0 | 110 | 1.6 | 0 |
| 実施例3 | シートA3 | シートA3 | シートB1 | シートA3 | シートA3 | 0 | 130 | 2.4 | 0 |
| 実施例4 | シートA4 | シートA4 | シート81 | シートA4 | シートA4 | 0 | 130 | 2.1 | 0 |
| 実施例5 | シートA2 | シートA2 | シートB2 | シートA2 | シートA2 | 0 | 110 | 1.6 | 0 |
| 実施例6 | シートA4 | シートA4 | シートB2 | シートA4 | シートA4 | 0 | 110 | 2.0 | 0 |
| 実施例7 | シートA2 | シートA2 | *シートB4 | シートA2 | シートA2 | 0 | 105 | 1.5 | 0 |
| 東簡例8 | シートA2 | シートA2 | *シートB5 | シートA2 | シートA2 | 0 | 100 | 5. | 0 |
| 比較例1 | シート81 | シート81 | シート81 | シート81 | シート81 | × | 1 | 4.5 | × |
| 比較例2 | シートA2 | シートA2 | シート83 | シートA2 | シーナA2 | × | , | 1.6 | 0 |
| 比較例3 | シートA4 | シートA4 | シートB3 | シートA4 | シートA4 | × | , | 2.0 | 0 |
| | ֡ | | | | | | | | |

【0081】 【表4】

어이이이 態製業存役等 最低過度 (°C) 2 9 95 1 30°C 外雇 100 μ m -----内**语** 102 μm シートB5 内**届** 250 µ m 外層 100 μ m

22

【0082】表3の結果からは、本発明の多層シートおよびそれからなるカードは、エンボス加工時の反りが少なくまた刻印文字に割れが生じない等のエンボス加工性に優れ、かつホットメルト接着剤を使用せずとも加熱積層時の熱融着性に優れることがわかる。尚、ICカード用途では、シートB上に、アンテナ回路や導体回路を形成し用いられるものである。

【0083】また表4の結果からは、内層に酸化チタンを添加することによって、加熱積層時の熱融着性により優れることがわかる。

[0084]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の多層シートおよびそれからなるカードは、エンボス加工時の反りが少なくまた刻印文字に割れが生じない等のエンボス加

24

工性に優れ、かつ加熱積層時の熱融着性に優れ、磁気カ

ードやICカードなどとして好適に用いられる。

フロントページの続き

| (51) Int.Cl.' | | 識別記号 | FΙ | | テーマコート (参考) |
|---------------|--------|-------|---------|-------|-------------|
| B 4 2 D | 15/10 | 5 2 1 | B 4 2 D | 15/10 | 5 2 1 |
| G 0 6 K | 19/06 | | G 0 6 K | 19/00 | K |
| | 19/07 | | | | Н |
| | 19/077 | | | | В |

Fターム(参考) 2C005 HA06 JA08 KA02 KA03 MA07

MA12 NAO8 NAO9 PAO3

4F100 AC03A AC10A AK01B AK41A

AK41B AK42B AK45A ALO5A -

AROOC BAO2 BAO3 BAO7

BA10A BA10C CA23A DE01A

DE05A EC15C EJ38B GB90

HB00 JA03B JA12A JL01

JL04 JL11 JM02C

5B035 BA03 BA05 BB02 BB09 CA01

CA23